

2008年7月28日

### SEMI役員に当社執行役常務 中村 修が選出

7月14日、米国カリフォルニア州サンフランシスコにおいてSEMI( Semiconductor Equipment and Materials International ) の役員選出が行われ、株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下、日立ハイテック)執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長である中村 修が新役員( Board of Directors ) に選出されました。

SEMI 役員 の選出・再選は年1回、正会員企業による投票で行われ、任期は1期2年です。

SEMIは、マイクロエレクトロニクス・FPD・太陽光発電産業の装置・材料・関連サービスを提供している企業の国際的な工業会です。グローバルで先進的な組織として、すでに35年以上にわたり活動しており、会員企業は全世界で2,000社を超え、このうち日本企業は630社に及びます。全世界で11都市に拠点を構え、関連企業の発展のため重要課題に向き合い、業界の協力体制と相互交流を支援しています。

日立ハイテックは、今回の役員選出を半導体製造装置業界における当社のこれまでの役割と貢献に対する評価と今後のさらなる期待の現われと捉えており、これにこたえてSEMIのさらなる発展に寄与するよう努力していきます。

#### 【略 歴】

氏 名： 中村 修(なかむら おさむ)  
役 職 名： 執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長 兼グループ戦略本部長  
生年月日： 1951年11月 6日生  
職 歴： 1975年 4月 当社入社  
1996年 2月 デバイス製造システム海外部長  
2004年10月 デバイス製造装置事業統括本部評価装置営業本部長  
2006年 4月 執行役  
2008年 4月 執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長  
兼グループ戦略本部長(現任)



お問い合わせ先

社長室 広報・IRグループ 担当：塩澤 TEL：03-3504-5637